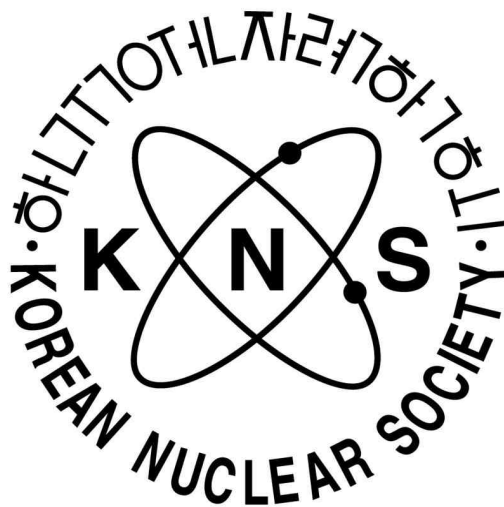


제4회 HANA 기술상 포상계획 안내



2016. 6.

한 국 원 자 력 학 회

제4회 HANA 기술상 포상계획

1. 목 적

- 핵연료 및 원자력재료 분야에서 우수한 기술업적을 이룬 학회 회원의 그 업적을 표창하고 앞으로 더욱 현저한 업적을 이룰 수 있도록 격려

2. 포상 대상

- 핵연료 및 원자력재료 분야에서 우수한 기술업적을 이룬 학회 회원

3. 포상 내용

- 상패와 부상(상금 500만원)

4. 포상 인원

- 1인

5. 후보자 추천

- 한국원자력학회 연구부회장
- HANA 기술상 기 수상자
- 한국원자력학회 정회원 3인 이상
- 기부자

6. 포상 대상자 확정 및 통보

- 한국원자력학회 HANA 기술상 운영규정에 의거 추천된 수상후보자에 대해 이사회에서 적격성의 심의를 거쳐 수상자를 확정하여 본인에게 통보

7. 시상일

- 2016년 10월 27일(목) / 제49회 정기총회 및 2016추계학술발표회 시

8. 추천서 접수

- 접수기간 : 2016년 7월 8일(금) 18:00까지 - 마감일 우체국 소인 유효
- 제출서류 : 추천서 및 후보자 제출서류 각 1부
- 접 수 처 : 한국원자력학회 『HANA 기술상』 담당자
우) 34166 대전광역시 유성구 유성대로794
(장대동 342-1, 뉴토피아빌딩 4층)
E-mail : net@kns.org
전 화 : 042-826-2615
팩 스 : 042-826-2617
- 후보자의 학술활동 및 공적은 최근 5년 이내의 업적을 심사대상으로 함.

※ 별첨:

- HANA 기술상 추천서 양식
- 후보자 제출서류 양식